

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

OH-671A

Prior Art 1

(11)Publication number : 05-218130
 (43)Date of publication of application : 27.08.1993

(51)Int.CI.

H01L 21/60
H01L 21/603

(21)Application number : 04-015818

(71)Applicant : NEC KANSAI LTD

(22)Date of filing : 31.01.1992

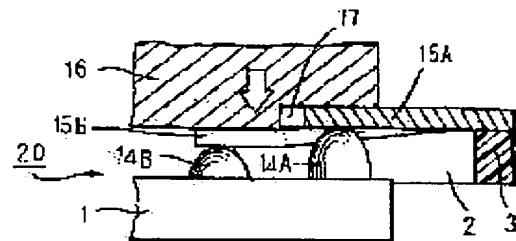
(72)Inventor : SHIBATA KEIJI

(54) TAB TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING DEVICE THEREFOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent a short-circuit and a decrease in a withstand voltage due to contact with a semiconductor pellet with longer inner lead in a TAB type semiconductor device having bump electrodes arranged in a zigzag manner.

CONSTITUTION: A TAB type semiconductor device 20 has a semiconductor pellet 1 disposed in a through hole 2 of an insulation film 3 and long and short inner leads 15A, 15B extended from the film 3 connected at the ends to bump electrodes 14A, 14B formed in a zigzag manner on the surface. The height of the outer electrode 14A is formed higher than that of the inner electrode 14B, and a recess step 17 to be engaged with the longer lead 15B is formed correspondingly along the peripheral edge of a lead pressing surface of a bonding tool 16.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

[Claim(s)]

[Claim 1] The TAB formula semiconductor device characterized by making an outside bump electrode higher than an inside bump electrode among two or more bump electrodes in what connected the point of the inner lead prolonged from the above-mentioned insulating film to two or more bump electrodes which have arranged the semiconductor pellet and were alternately formed in the bore of an insulating film in the periphery of the front face.

[Claim 2] The manufacturing installation of the TAB formula semiconductor device characterized by having provided the bonding tool which carries out thermocompression bonding of the nose of cam of an inner lead where length differs corresponding to each bump electrode to an outside bump electrode collectively among semiconductor pellets according to claim 1, and forming the concave level difference section along the periphery of the lead press side.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Application] this invention relates to the manufacturing installation of the TAB formula semiconductor device which connected the bump electrode of the semiconductor pellet arranged in the bore of an insulating film, and the nose of cam of the inner lead prolonged from an insulating film, and the TAB formula semiconductor device possessing the bonding tool which carries out thermocompression bonding of the bump electrode of the above-mentioned semiconductor pellet, and the nose of cam of an inner lead collectively in detail about a TAB formula semiconductor device and its manufacturing installation.

[0002]

[Description of the Prior Art] A TAB[Tape Automated Bonding] formula semiconductor device (10) is used for the camera IC attached to a flexible film-like printed circuit board etc., for example. Drawing 3 or drawing 5 is shown and the example is explained.

[0003] The frame-like film with which a semiconductor pellet and (3) consist of an insulating film in (A) of drawing 3, and (B) in (1), The bump electrode which Au heaped up the bore (4(A) B) by which (2) was formed in the frame-like film (3), and was formed in the state of alternate arrangement on the circuit pattern of a semiconductor pellet (1) of plating, (5A) It is the inner lead which consists of a metallic foil formed in the frame-like film (3) (5B). It has length which the inner lead (5A) (5B) made correspond with the bump electrode (4A) (4B) arranged alternately, and is different. By carrying out thermocompression bonding of the nose of cam of each inner lead (5A) (5B) to a bump electrode (4A) (4B), where the interstitial segment is pasted up on a frame-like film (3), fixed support of the semiconductor pellet (1) is carried out inside the frame-like film (3).

[0004] It is made to arrange a bump electrode (4A) (4B) alternately in the above-mentioned TAB formula semiconductor device (10), as it is in the inclination which the number of bump electrodes (4A) (4B) increases by improvement in the degree of integration in a semiconductor pellet (1), therefore being mentioned above. In manufacture of this TAB formula semiconductor device (10), as shown in drawing 4, thermocompression bonding of the above-mentioned bump electrode (4A) (4B) is carried out at the nose of cam of an inner lead (5A) (5B) which bundles up by using the bonding tool (6) of the letter of a block, and

corresponds, respectively.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] By the way, in manufacture of the above-mentioned TAB formula semiconductor device (10), the bonding tool (6) equipped with the flat heating press side as shown in drawing 5 is used. If it is going to carry out thermocompression bonding of the nose of cam of an inner lead (5A) (5B) on the bump electrode (4A) (4B) corresponding to the bump electrode (4A) (4B) arranged alternately on the other hand Since the length at the nose of cam of an inner lead (5A) (5B) differs, the pressure-receiving area by the bonding tool (6) in the nose of cam of the inner lead (5B) of the longer one prolonged on an inside bump electrode (4B) and the thermal expansion by it It becomes larger than the inner lead (5A) of the shorter one prolonged on an outside bump electrode (4A). Consequently, the nose of cam of the inner lead (5B) of the longer one deforms, it becomes easy to contact the circuit pattern formed in the front face of a semiconductor pellet (1), and problems, such as a short circuit and a fall of a withstand voltage, are caused.

[0006]

[Means for Solving the Problem] As a solution means of the above-mentioned technical problem, the TAB formula semiconductor device concerning this invention is characterize by make an outside bump electrode higher than an inside bump electrode among two or more bump electrodes in what connected the point of the inner lead prolong from the above-mentioned insulating film to two or more bump electrodes which have arrange the semiconductor pellet and were alternately formed in the bore of an insulating film in the periphery of the front face.

[0007] Moreover, the manufacturing installation of the TAB formula semiconductor device concerning this invention possesses the bonding tool which carries out thermocompression bonding of the nose of cam of an inner lead where length differs corresponding to each bump electrode to an outside bump electrode collectively among the above-mentioned semiconductor pellets, and is characterized by forming the concave level difference section along the periphery of the lead press side.

[0008]

[Function] In this invention, having made the outside bump electrode higher than an inside bump electrode and by having formed the concave level difference section along the periphery of the lead press side of a bonding tool By locating in the above-mentioned concave level difference circles the inner lead of the longer one prolonged toward an inside bump electrode, when carrying out thermocompression bonding of the point of an inner lead to the bump electrode by the side of the above-mentioned inside and outside collectively It prevents beforehand that the inner lead of the longer one contacts the periphery of a semiconductor pellet front face.

[0009]

[Example] Hereafter, one example of this invention is explained based on drawing 1 and drawing 2 (A), and (B). In addition, in the following description, by the same reference number, the same composition member as drawing 3 or drawing 5 which shows the conventional technology displays, and omits explanation about the overlapping matter.

[0010] The semiconductor pellet with which the TAB formula semiconductor device (20) aligned the bump electrode (14A) (14B) alternately on the front face (1), Although the

junction unification of the frame-like film (3) is carried out by the thermocompression bonding of the inner lead (15A) (15B) and the above-mentioned bump electrode (14A) (14B) from which length differs. The height of the bump electrode (14A) of the outside where thermocompression bonding of the point of the inner lead (15A) of the shorter one is carried out so that it may expand to drawing 1 and may illustrate Au heaps up and plating conditions are adjusted so that the point of the inner lead (15B) of the longer one may become high as compared with the bump electrode (14B) of the inside by which thermocompression bonding is carried out.

[0011] On the other hand, corresponding to the difference of the height of the above-mentioned bump electrode (14A) (14B), the concave level difference section (17) is formed along the periphery of a lead press side by the bonding tool (16) side. When a bonding tool (16) presses an inner lead (15A) (15B) and the heat energy for thermocompression bonding is transmitted so that it may expand to drawing 1 and may illustrate, The inner lead (15B) of the longer one prolonged toward the upper part of an inside bump electrode (14B) from a frame-like film (3) is located in the above-mentioned concave level difference section (17). The state where the press force and heat energy from a bonding tool (16) are not transmitted to an inner lead (15B) is made by separating this portion from the heating press side of a bonding tool (16). namely, the state where the press force and heat energy from a bonding tool (16) are transmitted only to the point of the inner lead (15A) (15B) of the merits and demerits by which thermocompression bonding is carried out to the bump electrode (14A) (14B) from which height differs -- making -- this -- the point of the inner lead (15B) of the longer one at the time of bonding, and the point of the inner lead (15A) of the shorter one -- abbreviation -- equivalent thermocompression bonding. Consequently, deformation of the inner lead (15B) of the longer one is suppressed, and thermocompression bonding of the point of both inner leads (15A) (15B) is collectively carried out on a corresponding bump electrode (14A) (14B).

[0012]

[Effect of the Invention] Since the deformation of the inner lead of the longer one by which thermocompression bonding is carried out to an inside bump electrode is suppressed, while according to this invention the short circuit by the contact to the semiconductor pellet of an inner lead, the fall of a withstand voltage, etc. are avoided and the product yield improves sharply in the TAB formula semiconductor device which has the bump electrode of a large number arranged alternately, a quality TAB formula semiconductor device can be offered.

(19)日本国特許庁 (JP) (12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平5-218130

(43)公開日 平成5年(1993)8月27日

(51)Inventor
H 01 L 21/60 3 1 1 R 6918-4M
21/603 C 6918-4M

技術表示箇所

(71)出願人 000156850
関西日本電気株式会社
送賃便大津市講義2丁目9番1号
(72)発明者 柴田 啓司
送賃便大津市講義2丁目9番1号 関西日
本電気株式会社内
(74)代理人 弁理士 江原 省吾

(71)出願人 000156850
関西日本電気株式会社
送賃便大津市講義2丁目9番1号
(72)発明者 柴田 啓司
送賃便大津市講義2丁目9番1号 関西日
本電気株式会社内
(74)代理人 弁理士 江原 省吾

[特許請求の範囲]

[請求項1] 絶縁フィルムの透孔内に半導体ベレットを配置し、その表面の周縁に千鳥状に形成された複数のバンプ電極上に絶縁フィルムから延びるインナードの先端部を接続したものにおいて、複数のバンプ電極のうち、外側のバンプ電極よりも高くしたことを特徴とするTAB式半導体装置。

[請求項2] 請求項1記載の半導体ベレットの内、外側のバンプ電極に対応して長さが異なるインナードの先端部を接続したものにおいて、複数のバンプ電極のうち、外側のバンプ電極よりも高くなることを特徴とするTAB式半導体装置。

[請求項3] 請求項1記載の半導体ベレットの内、外側のバンプ電極に、各バンプ電極と平行して長さが異なるインナードの先端部を一括して熱圧着するボンディングツール(6)により、リード(5B)を一括して熱圧着するボンディングツール(6)を用意し、そのリード部背面の周縁に沿って凹状の段差部を形成したことを特徴とするTAB式半導体装置。

[発明の詳細な説明]

[0001]

[産業上の利用分野] 本発明はTAB式半導体装置及びその製造装置に関するものである。また、本発明は、絶縁フィルムの透孔内に配置された半導体ベレットのバンプ電極と絶縁フィルムから延びるインナードの先端部を接続したTAB式半導体装置、及び上記半導体ベレットのバンプ電極とインナードの先端部を一括して熱圧着するボンディングツールを具備したTAB式半導体装置の製造装置に関するものである。

[0002] [従来の技術] TAB〔Tape Automated Bonding〕式半導体装置(10)は、例えば、フレキシブルなフィルム状プリント基板等に組み付けられるカメラ用IC等に使用される。その一例を図3乃至図5を示して説明する。

[0003] 図3の(A) (B)において、(1)は半導体ベレット、(2)は絶縁フィルムからなる枠状フィルム、(2)は枠状フィルム(3)に形成されて透孔(4)、(4)はAの盛り上げ部(5)によって半導体ベレット(1)の配線パターン上に千鳥配置状態で形成されたバンプ電極、(5A) (5B)は枠状フィルム(3)に形成された金属箔からなるインナードである。インナード(5A) (5B)は、千鳥状に配置されたバンプ電極(4A) (4B)と対応させて異なった長さを有し、その中間部分を枠状フィルム(3)に接続した状態でそれぞれのインナード(5A) (5B)の先端部をバンプ電極(4A) (4B)に熱圧着することによって、半導体ベレット(1)を枠状フィルム(3)の内側に固定支持している。

[0004] 上記TAB式半導体装置(10)では、半導体ベレット(1)における集積度の向上によりバンプ電極(4A) (4B)の数が増加することによって、半導体ベレット(1)を千鳥状に配置するようにしている。このTAB式半導体装置(10)の製造において、図4に示すように上記バンプ電極(4A) (4B)は、ブロック状のボンディングツール(6)を使用することにより一括してそれに対応するインナード(15A) (15B)が嵌まり込む凹状の段差部(17)を形成する。

(54)【発明の名称】 TAB式半導体装置及びその製造装置

(57)【要約】

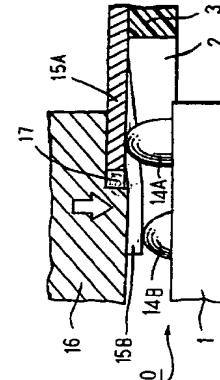
(目的) 千鳥状に配置されたバンプ電極(14A) (14B)を有するTAB式半導体装置(20)において、長い方のインナード(15B)の半導体ベレット(1)への接觸による短絡や耐電圧の低下を未然に防止する。

[構成] 絶縁フィルム(3)の透孔(2)内に半導体ベレット(1)を配置し、その表面に千鳥状に形成された各バンプ電極(14A) (14B)に絶縁フィルム(3)上から延びる長い方のインナード(15A) (15B)の先端部を接続したTAB式半導体装置(20)において、外側のバンプ電極(14A)の高さを内側のバンプ電極(14B)よりも高くし、これに対応して、ボンディングツール(16)のリード部背面の周縁に沿って長い方のインナード(15B)が嵌まり込む凹状の段差部(17)を形成する。

[作用] 本発明では、外側のバンプ電極を内側のバンプ電極よりも高くしたこと、及びボンディングツールのリード部を一括して熱圧着する時、内側のバンプ電極にて、上記内外側のバンプ電極にインナードの先端部を接続した段差部を形成したことにより、上記内外側のバンプ電極に向って延伸する長い方のインナードが半導体部材内に延びることによって、長い方のインナードが半導体部材ベレット表面の周縁に接触することを未然に防止する。

[実施例] 以下、図1及び図2(A) (B)に基づいて本発明の一実施例を説明する。尚、以下の記述において、従来技術を示す図3乃至図5との構成部材は同一の参照番号で表示し、重複する事項に関しては説明を省略する。

[0005] TAB式半導体装置(20)は、表面にバンプ電極(14) (14B)を千鳥状に配置された半導体ベレット(1)と、半導体ベレット(1)と、棒状フィルム(3)を、長さの異なるインナード(15A) (15B)と上記バンプ電極(14A) (14B)により一括してそれに対応するインナード



ド(5A) (5B)の先端に熱圧着される。

[0006]

「発明が解決しようとする課題」ところで、上記TAB式半導体装置(10)の製造では、図5に示すように平坦な加热押正面を面具したボンディングツール(6)を使用している。一方、千鳥状に配置されたバンプ電極(4A) (4B)にインナード(5A) (5B)の先端部を芯応するバンプ電極(4A) (4B)上に熱圧着しようとすると、インナード(5A) (5B)の先端部の長さが異なっているため、内側のバンプ電極(4B)上に延びる長い方のインナード(5B) (6)による受圧面積及びそれによる熱應張、外側のバンプ電極(4A) (6)上に延びる短い方のインナード(5A) (6)による大きなこの結果、長い方のインナード(5A) (6)の先端部が变形し、半導体ベレット(1)の表面に形成された両面が引き起こされる。

[0007]

「課題を解決するための手段」上記課題の解決手段として、本発明に係るTAB式半導体装置は、絶縁フィルムの透孔内に半導体ベレットを配置し、その表面の周縁に千鳥状に形成された複数のバンプ電極に上記絶縁フィルム上から延びるインナードの先端部を接続したものにおいて、複数のバンプ電極のうち、外側のバンプ電極をより高くしたことを特徴とする。

[0008]

「作用」本発明では、外側のバンプ電極を内側のバンプ電極よりも高くしたこと、及びボンディングツールのリード部を一括して熱圧着する時、内側のバンプ電極にて、上記内外側のバンプ電極にインナードの先端部を接続した段差部を形成したことにより、上記内外側のバンプ電極に向って延伸する長い方のインナードが半導体部材内に延びることによって、長い方のインナードが半導体部材ベレット表面の周縁に接触することを未然に防止する。

[0009]

「実施例」以下、図1及び図2(A) (B)に基づいて本発明の一実施例を説明する。尚、以下の記述において、従来技術を示す図3乃至図5との構成部材は同一の参照番号で表示し、重複する事項に関しては説明を省略する。

[0010] TAB式半導体装置(20)は、表面にバンプ電極(14) (14B)を千鳥状に配置された半導体ベレット(1)と、半導体ベレット(1)と、棒状フィルム(3)を、長さの異なるインナード(15A) (15B)と上記バンプ電極(14A) (14B)により一括してそれに対応するインナード

B)との熱圧着によって接合一体化したものであるが、図1に拡大して図示するように、短い方のインナーリード(15A)の先端部が熱圧着される外側のバンプ電極(14A)の高さが、長い方のインナーリード(15B)の先端部が熱圧着される内側のバンプ電極(14B)に比較して高くなるようすにA)の盛り上げメッシュ条件を調節する。

[0011]一方、上記バンプ電極(14A)、(14B)の高さの逆に対応して、ボンディングツール(16)の側では、リード押圧面の周縁に沿って凹状の段差部(17)を形成する。図1に拡大して図示するように、ボンディングツール(16)がインナーリード(15A)、(15B)を押出し、熱圧着のための熱エネルギーを伝達するとき、半状フィルム(3)から内側のバンプ電極(14B)の上方に向って延びる長い方のインナーリード(15B)を上記凹状の段差部(17)に位置させ、この部分をボンディングツール(16)の加熱押圧面から離すことによってインナーリード(15B)にボンディングツール(16)からの押圧力及び熱エネルギーが伝達されない状態を作り出す。即ち、高さの異なるバンプ電極(14A)、(14B)に熱圧着される長短のインナーリード(15A)、(15B)の先端部のみにボンディングツール(16)からの押圧力及び熱エネルギーが伝達される状態を作り出し、これによつてボンディング時に、長い方のインナーリード(15B)の先端部と短い方のインナーリード(15A)の先端部とに熱同時の熱圧着条件を作り出す。この結果、長い方のインナーリード(15B)の変形が抑制され、両インナーリード(15A)、(15B)の先端部は、均等するバンプ電極(14A)、(14B)上に一括して熱圧着される。

[0012]

[発明の効果] 本発明によれば、内側のバンプ電極に熱圧着される長い方のインナーリードの変形が抑制されるから、千鳥状に配置した多数のバンプ電極を有するTAB式半導体装置において、インナーリードの半導体ベレットへの接触による短絡や耐電圧の低下等が回避され、製品歩留まりが大幅に向上と共に高品質のTAB式半導体装置を提供することができる。

[図面の簡単な説明]

[図1] 本発明に係るTAB式半導体装置とその製造装置のボンディングツールを示す部分拡大断面図

[図2] (A)は図1のボンディングツールを示す正面図、(B)は(A)のボンディングツールを示す底面図

[図3] (A)は従来のTAB式半導体装置を示す平面図、(B)は(A)のTAB式半導体装置を示す断面図

[図4] 従来のTAB式半導体装置を示す部分拡大断面図

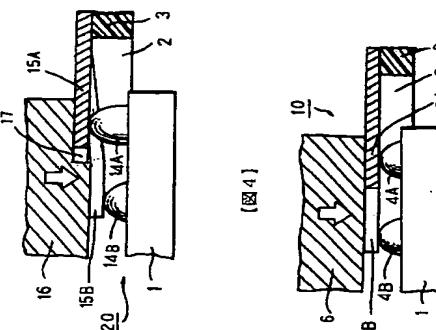
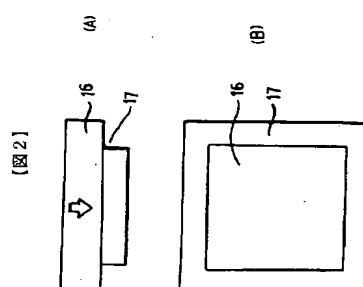
[図5] (A)は図4のボンディングツールを示す正面図、(B)は(A)のボンディングツールを示す底面図

[符号の説明]

- 1 半導体ベレット
- 2 透孔
- 3 棒状フィルム
- 4A バンプ電極
- 4B バンプ電極
- 5A インナーリード
- 5B インナーリード
- 6 ボンディングツール
- 10 四状の段差部
- 16 TAB式半導体装置

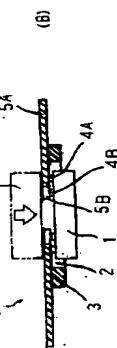
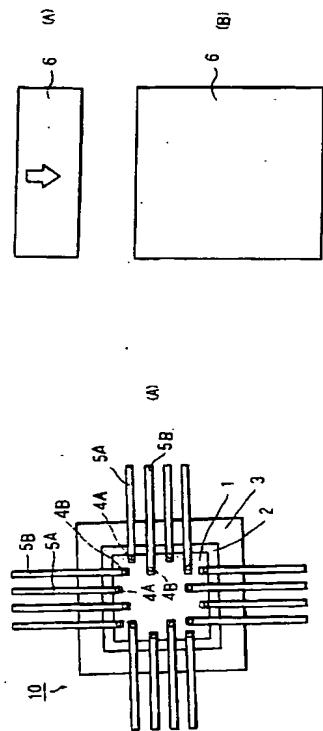
[図1]

[図4]



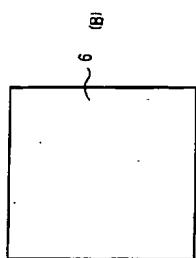
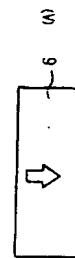
[図3]

[図5]



[図4]

[図5]



[図1]

[図4]



[図5]

